

半導体漫遊記

湯之上隆

(129)

日本で唯一のDRA Mメーカーだったエルピーダは、2012年2月に経営破綻し、マイクロロンに買収された。そのときCEOだった坂本幸雄氏は、その思いを著書『不本意な敗戦』（日本経済新聞社）にして出版した。その坂本氏が昨年新たに、DRA Mの設計開発会社「サイノキングテクノロジ」を設立した。

同社のHPには、『サイノ』中国の、キングⅡ王、つまり「中国で圧倒的に優れたDRA Mを作っていた」というコンセプト

のもとに生まれた会社である」と記載されている。

元エルピーダCEO、新たな挑戦

DRA M設計開発会社設立

ている。

サイノキングは、日本と台湾で計約二百数十名の技術者を採用し、このメンバーの経験と技術力を核として、2017年中には

メモリを設計し、生産技術を提供する。つまり、いったんDRAMで『不本意な敗戦』を喫した坂本氏を基に、中国の資本を

者を集めることができたとしても、そのほとんどが中国人だった場合、成功はおぼつかない。その理由は以下の通りである。

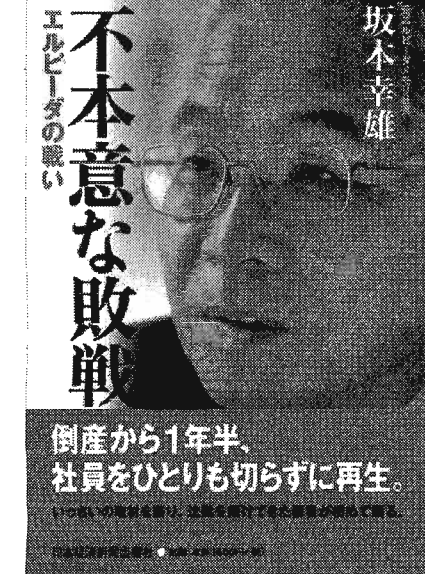
坂本幸雄

そして、サイノキングは中国安徽省合肥市の地方政府が進める約8000億円をかけた先端半導体工場プロジェクトに中核企業として参画する。その際、サイノキングが次世代メモリを設計し、生産技術を提供する。つまり、いったんDRAMで『不本意な敗戦』を喫した坂本氏を基に、中国の資本を

気質の中国人は、その嫌いしたためか、中国技術者による国産半導体企業の立ち上げを断念し、技術者込みで諸外国の半導体メーカーを買ってしまおうという方針に転換したことを意味する。

このような状況の中、サイノキングが設立された。1000人もの技術者を集めることも大変だが、その中味が問題である。（日台の）技術者を中心に1000人集められるかどうか、勝負どころである。

坂本氏が、再び『不本意な敗戦』をしないためには、何としても乗り越えなくてはならない壁であると思っている。



不本意な敗戦

倒産から1年半、社員をひとりも切らずに再生。

坂本幸雄著 『不本意な敗戦』 日本経済新聞社

（微細加工研究所 所長）